Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP04/018591

International filing date: 13 December 2004 (13.12.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP

Number: 2004-004312

Filing date: 09 January 2004 (09.01.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 17 February 2005 (17.02.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



16.12.2004

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2004年 1月 9日

出 願 番 号 Application Number:

特願2004-004312

[ST. 10/C]:

[]P2004-004312]

出 願 人
Applicant(s):

浜松ホトニクス株式会社

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2005年 2月 4日

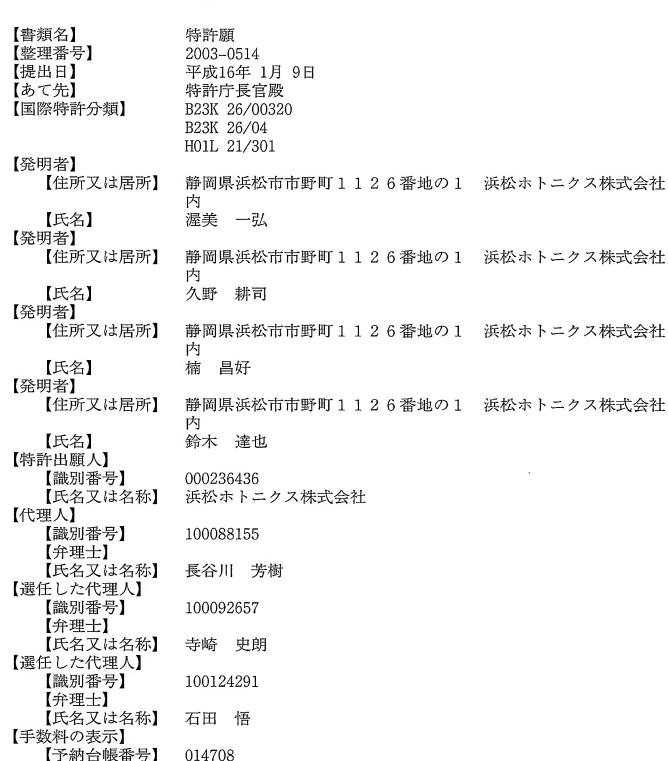






浜松ホトニクス株式会社

浜松ホトニクス株式会社



21,000円

明細書 1

図面 1 要約書 1

特許請求の範囲 1

【納付金額】

【提出物件の目録】 【物件名】

【物件名】

【物件名】

【物件名】



【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

第一のレーザ光をレンズで集光して加工対象物の内部に集光点を合わせて照射し、前記加工対象物の切断予定ラインに沿って前記加工対象物の内部に改質領域を形成するレーザ加工方法であって、

前記加工対象物の主面の変位を測定するための第二のレーザ光を前記レンズで集光して前記加工対象物に向けて照射し、当該照射に応じて前記主面で反射される反射光を検出しながら、前記切断予定ラインに沿った前記主面の変位を取得する変位取得ステップと、

前記第一のレーザ光を照射し、当該取得した変位に基づいて前記レンズと前記主面との間隔を調整しながら、前記レンズと前記加工対象物とを前記主面に沿って相対的に移動させて、前記切断予定ラインに沿って前記改質領域を形成する加工ステップと、を備えるレーザ加工方法。

【請求項2】

前記変位取得ステップでは、前記レンズと前記加工対象物とを第一の速度で前記主面に沿って相対的に移動させながら、第一の時間間隔で前記切断予定ラインに沿った前記主面の 変位を取得し、

前記加工ステップでは、前記レンズと前記加工対象物とを前記第一の速度よりも速い第二の速度で前記主面に沿って相対的に移動させながら、前記第一の時間間隔よりも短い第二の時間間隔で前記レンズと前記主面との間隔を調整しながら前記改質領域を形成する、請求項1に記載のレーザ加工方法。

【請求項3】

前記変位取得ステップは、

前記第二のレーザ光の集光点が前記加工対象物に対する所定の位置に合うように設定された測定初期位置に前記レンズを保持する測定準備ステップと、

当該レンズを測定初期位置に保持した状態で前記第二のレーザ光の照射を開始し、前記レンズと前記加工対象物とを前記主面に沿って相対的に移動させ、前記主面で反射される前記第二のレーザ光の反射光に応じて、前記レンズを前記測定初期位置に保持した状態を解除する第一測定ステップと、

当該解除後に、前記主面で反射される前記第二のレーザ光の反射光を検出しながら前記レンズと前記主面との距離を調整して前記切断予定ラインに沿った前記主面の変位を取得する第二測定ステップと、

を有する、請求項1又は2に記載のレーザ加工方法。

【請求項4】

前記加工ステップは、

前記変位取得ステップにおいて取得された前記切断予定ラインに沿った前記主面の変位に基づいて前記主面に対して前記レンズを保持する加工初期位置を設定し、当該設定した加工初期位置に前記レンズを保持する加工準備ステップと、

当該レンズを加工初期位置に保持した状態で前記第一のレーザ光の照射を開始し、前記レンズと前記加工対象物とを相対的に移動させて前記切断予定ラインの一端部において前記改質領域を形成する第一加工ステップと、

前記切断予定ラインの一端部において改質領域が形成された後に前記レンズを前記加工 初期位置に保持した状態を解除し、当該解除後に前記変位取得ステップにおいて取得され た前記切断予定ラインに沿った前記主面の変位に基づいて前記レンズと前記主面との間隔 を調整しながら、前記レンズと前記加工対象物とを相対的に移動させて前記改質領域を形 成する第二加工ステップと、

を有する、請求項1~3のいずれか1項に記載のレーザ加工方法。

【請求項5】

前記変位取得ステップにおいては、前記切断予定ラインに沿った前記主面の変位を取得する際に併せて前記第一のレーザ光を照射し、前記切断予定ラインに沿って前記改質領域を 形成する、請求項1~4のいずれか1項に記載のレーザ加工方法。



【請求項6】

前記変位取得ステップにおいて形成される改質領域は、前記加工ステップにおいて形成される改質領域と前記主面との間に形成される、請求項5に記載のレーザ加工方法。

【請求項7】

前記切断予定ラインは第一の切断予定ライン及び第二の切断予定ラインを含み、

前記変位取得ステップにおいては、前記レンズを前記加工対象物に対して前記第一の切断予定ラインに沿った第一の方向に相対的に移動させて前記第一の切断予定ラインに沿った前記主面の変位を取得した後、前記レンズを前記加工対象物に対して前記第一の方向とは逆の第二の方向に相対的に移動させて前記第二の切断予定ラインに沿った前記主面の変位を取得し、

前記加工ステップにおいては、前記第一の方向に向かって前記第一の切断予定ラインに沿った改質領域を形成した後、前記第二の方向に向かって前記第二の切断予定ラインに沿った改質領域を形成する、

請求項1~6のいずれか1項に記載のレーザ加工方法。

【請求項8】

第一のレーザ光を加工対象物の内部に集光点を合わせて照射し、前記加工対象物の切断予 定ラインに沿って前記加工対象物の内部に改質領域を形成するレーザ加工装置であって、

前記第1のレーザ光及び前記加工対象物の主面の変位を測定するための第二のレーザ光 を前記加工対象物に向けて集光するレンズと、

前記第二のレーザ光の照射に応じて前記主面で反射される反射光を検出して前記主面の 変位を取得する変位取得手段と、

前記加工対象物と前記レンズとを前記加工対象物の主面に沿って移動させる移動手段と

前記レンズを前記主面に対して進退自在に保持する保持手段と、

前記移動手段及び前記保持手段それぞれの挙動を制御する制御手段と、

を備え、

前記第二のレーザ光を照射しながら、前記制御手段は前記加工対象物と前記レンズとを 前記主面に沿って相対的に移動させるように前記移動手段を制御し、前記変位取得手段は 前記切断予定ラインに沿った前記主面の変位を取得し、

前記第一のレーザ光を照射し、前記制御手段は前記変位取得手段が取得した変位に基づいて前記レンズと前記主面との間隔を調整しながら保持するように前記保持手段を制御し、前記レンズと前記加工対象物とを前記主面に沿って相対的に移動させるように前記移動手段を制御して前記改質領域を形成する、

レーザ加工装置。

【請求項9】

前記第二のレーザ光を照射しながら前記制御手段は前記加工対象物と前記レンズとを第一の速度で前記主面に沿って相対的に移動させるように前記移動手段を制御し、前記変位取得手段は第一の時間間隔で前記切断予定ラインに沿った前記主面の変位を取得し、

前記第一のレーザ光を照射し、前記制御手段は前記レンズと前記加工対象物とを前記第一の速度よりも速い第二の速度で前記主面に沿って相対的に移動させるように前記移動手段を制御し、前記第一の時間間隔よりも短い第二の時間間隔で前記レンズと前記主面との間隔を調整するように前記保持手段を制御する、請求項8に記載のレーザ加工装置。

【請求項10】

前記制御手段は前記第二のレーザ光の集光点が前記加工対象物に対する所定の位置に合うように設定された測定初期位置に前記レンズを保持するように前記保持手段を制御し、

当該レンズを測定初期位置に保持した状態で前記第二のレーザ光の照射を開始し、前記制御手段は前記レンズと前記加工対象物とを前記主面に沿って相対的に移動させるように前記移動手段を制御し、前記主面で反射される前記第二のレーザ光の反射光に応じて、前記レンズを前記測定初期位置に保持した状態を解除するように前記保持手段を制御し、

当該解除後に、前記制御手段は前記主面で反射される前記第二のレーザ光の反射光を検



出しながら前記レンズと前記主面との距離を調整するように前記保持手段を制御し、前記 変位取得手段は前記切段予定ラインに沿った前記主面の変位を取得する、請求項8又は9 に記載のレーザ加工装置。

【請求項11】

前記制御手段は前記変位取得手段が取得した前記切断予定ラインに沿った前記主面の変位 に基づいて前記主面に対して前記レンズを保持する加工初期位置を設定し、当該設定した 加工初期位置に前記レンズを保持するように前記保持手段を制御し、

当該レンズを加工初期位置に保持した状態で前記第一のレーザ光の照射を開始し、前記制御手段は前記レンズと前記加工対象物とを相対的に移動させるように前記移動手段を制御して前記切断予定ラインの一端部において前記改質領域を形成し、

当該一端部における改質領域の形成後に、前記制御手段は、前記レンズを前記加工初期 位置に保持した状態を解除し、前記変位取得手段が取得した前記主面の変位に基づいて前 記レンズと前記加工対象物との間隔を調整するように前記保持手段を制御し、前記レンズ と前記加工対象物とを相対的に移動させるように前記移動手段を制御して前記改質領域を 形成する、請求項8~10のいずれか1項に記載のレーザ加工装置。

【請求項12】

前記変位取得手段が前記切断予定ラインに沿った前記主面の変位を取得する際に併せて前 記第一のレーザ光を照射し、前記切断予定ラインに沿って前記改質領域を形成する、請求 項8~11のいずれか1項に記載のレーザ加工装置。

【請求項13】

前記移動手段は前記加工対象物を前記レンズに向かう方向に移動させることが可能であり

前記制御手段は、前記変位取得手段が前記変位を取得する際に前記切断予定ラインに沿って形成される改質領域がその後に前記切断予定ラインに沿って形成される改質領域と前記主面との間に形成されるように前記移動手段を制御する、請求項12に記載のレーザ加工装置。

【請求項14】

前記切断予定ラインは第一の切断予定ライン及び第二の切断予定ラインを含み、

前記制御手段は前記第一の切断予定ラインに沿った第一の方向に前記レンズが前記加工 対象物に対して相対的に移動するように前記移動手段を制御し、前記変位取得手段は前記 第一の切断予定ラインに沿った前記主面の変位を取得し、その後前記制御手段は前記第一 の方向とは逆の第二の方向に前記レンズが前記加工対象物に対して相対的に移動するよう に前記移動手段を制御し、前記変位取得手段は前記第二の切断予定ラインに沿った前記主 面の変位を取得し、

前記制御手段は、前記第一の方向に向かって前記第一の切断予定ラインに沿った改質領域を形成した後、前記第二の方向に向かって前記第二の切断予定ラインに沿った改質領域を形成するように前記移動手段を制御する、請求項8~13のいずれか1項に記載のレーザ加工装置。



【書類名】明細書

【発明の名称】レーザ加工方法及びレーザ加工装置

【技術分野】

[0001]

本発明は、レーザ光を照射することで加工対象物を加工するためのレーザ加工方法及びレーザ加工装置に関する。

【背景技術】

[0002]

従来のレーザ加工技術には、加工対象物を加工するためのレーザ光を集光する集光レンズに対し、加工対象物の主面高さを測定する測定手段(接触式変位計や超音波距離計等)を所定の間隔をもって並設させたものがある(例えば、下記特許文献1の図6~図10参照。)。このようなレーザ加工技術では、加工対象物の主面に沿ってレーザ光でスキャンする際に、測定手段により加工対象物の主面高さを測定し、その測定点が集光レンズの直下に到達したときに、その主面高さの測定値に基づいて集光レンズと加工対象物の主面との距離が一定となるように集光レンズをその光軸方向に駆動する。

[0003]

また、主面が凸凹している加工対象物を加工する技術としては、加工準備として、加工 を施す部分全ての平面度を平面度測定手段(投光器と反射光受光器とを有する平面度測定 器)によって測定した後、その平面度測定手段をブレードに取り替えて、測定した平面度 に基づいて加工対象物を加工するものがある(例えば、下記特許文献2参照。)。

【特許文献1】特開2002-219591号公報

【特許文献2】特開平11-345785号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0004]

しかしながら、上記特許文献1に記載のレーザ加工技術においては、次のような解決すべき課題がある。すなわち、加工対象物の外側の位置からレーザ光の照射を開始してレーザ光と加工対象物とをその主面に沿って移動させて加工を行う場合に、測定手段は加工対象物の外側から測定を開始し、加工対象物の内側へと測定を行っていくことになる。そして、この測定によって得られた主面高さの測定値に基づいて集光レンズを駆動すると、加工対象物の端部においてレーザ光の集光点がずれる場合がある。

[0005]

また、上記特許文献 2 に記載の技術を用いた場合には、加工対象物の主面の平面度を正確に把握できるのものの、測定時と加工時とでそれぞれに用いる手段を交換するので、交換の手間がかかると共に交換に伴うずれが生じる恐れがある。

[0006]

そこで本発明では、レーザ光の集光点のずれを極力少なくしつつ効率よくレーザ加工を 行うことができるレーザ加工方法及びレーザ加工装置を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

[0007]

本発明のレーザ加工方法は、第一のレーザ光をレンズで集光して加工対象物の内部に集 光点を合わせて照射し、加工対象物の切断予定ラインに沿って加工対象物の内部に改質領 域を形成するレーザ加工方法であって、(1)加工対象物の主面の変位を測定するための 第二のレーザ光をレンズで集光して加工対象物に向けて照射し、当該照射に応じて主面で 反射される反射光を検出しながら、切断予定ラインに沿った主面の変位を取得する変位取 得ステップと、(2)第一のレーザ光を照射し、当該取得した変位に基づいてレンズと主 面との間隔を調整しながら、レンズと加工対象物とを主面に沿って相対的に移動させて、 切断予定ラインに沿って改質領域を形成する加工ステップと、を備える。

[0008]

本発明のレーザ加工方法によれば、切断予定ラインに沿って主面の変位を取得し、その



取得した変位に基づいてレンズと主面との間隔を調整しながら改質領域を形成するので、加工対象物内部の所定の位置に改質領域を形成することができる。また、加工用の第一のレーザ光を集光するレンズで測定用の第二のレーザ光を集光するので、より的確に主面の変位を取得できる。

[0009]

また本発明のレーザ加工方法では、変位取得ステップでは、レンズと加工対象物とを第一の速度で主面に沿って相対的に移動させながら、第一の時間間隔で切断予定ラインに沿った主面の変位を取得し、加工ステップでは、レンズと加工対象物とを第一の速度よりも速い第二の速度で主面に沿って相対的に移動させながら、第一の時間間隔よりも短い第二の時間間隔でレンズと主面との間隔を調整しながら改質領域を形成することも好ましい。改質領域を形成する際の第二の速度よりも遅い第一の速度で主面の変位を取得するので、例えば主面に大きな段差がある場合であっても的確に主面の変位を取得できる。また、主面の変位を取得する際の第一の速度よりも速い第二の速度で改質領域を形成するので加工効率が向上する。また例えば、主面の変位を取得する切断予定ライン方向の距離間隔と、改質領域を形成する際のレンズと主面との間隔を調整する際の切断予定ライン方向の距離間隔とが等しくなるように第一の速度、第二の速度、第一の時間間隔、及び第二の時間間隔をれぞれ設定すれば、取得した主面の変位により忠実に沿ってレンズと主面との間隔を調整できる。

[0010]

また本発明のレーザ加工方法では、変位取得ステップが、第二のレーザ光の集光点が加工対象物に対する所定の位置に合うように設定された測定初期位置にレンズを保持する測定準備ステップと、当該レンズを初期位置に保持した状態で第二のレーザ光の照射を開始し、レンズと加工対象物とを主面に沿って相対的に移動させ、主面で反射される第二のレーザ光の反射光に応じて、レンズを測定初期位置に保持した状態を解除する第一測定ステップと、当該解除後に、主面で反射される第二のレーザ光の反射光を検出しながらレンズと主面との距離を調整して切断予定ラインに沿った主面の変位を取得する第二測定ステップと、を有することも好ましい。測定初期位置にレンズを保持した状態で切断予定ラインの一端部に第二のレーザ光を照射した後、すなわちレンズと加工対象物とが相対的に移動してレンズが加工対象物に差し掛かった後に、レンズを保持した状態を解除して主面の変位を取得するので、加工対象物の端部の形状変動による影響を極力排除して変位を取得できる。また、反射光の光量は反射する面との距離に応じて変化するので、例えば、反射光の光量が所定の変化をする部分を加工対象物の主面の外縁に相当するものと想定してレンズを保持した状態を解除できる。

[0011]

また本発明のレーザ加工方法では、加工ステップが、変位取得ステップにおいて取得された切断予定ラインに沿った主面の変位に基づいて主面に対してレンズを保持する加工初期位置を設定し、当該設定した加工初期位置にレンズを保持する加工準備ステップと、当該レンズを加工初期位置に保持した状態で第一のレーザ光の照射を開始し、レンズと加工対象物とを相対的に移動させて切断予定ラインの一端部において改質領域を形成する第一加工ステップと、切断予定ラインの一端部において改質領域が形成された後にレンズを加工初期位置に保持した状態を解除し、当該解除後に変位取得ステップにおいて取得された切断予定ラインに沿った主面の変位に基づいてレンズと主面との間隔を調整しながら、レンズと加工対象物とを相対的に移動させて改質領域を形成する第二加工ステップと、を有することも好ましい。加工初期位置にレンズを保持した状態で切断予定ラインの一端部において改質領域を形成し、その後レンズを保持した状態を解除して主面の変異に追従させながら改質領域を形成するので、加工対象物の端部の形状変動による影響を極力排除して改質領域を形成できる。

[0012]

また本発明のレーザ加工方法では、変位取得ステップにおいては、切断予定ラインに沿った主面の変位を取得する際に併せて第一のレーザ光を照射し、切断予定ラインに沿って



改質領域を形成することも好ましい。主面の変位の取得に合わせて改質領域も形成するので、一度のスキャンで測定と加工とを行うことができる。

[0013]

また本発明のレーザ加工方法では、変位取得ステップにおいて形成される改質領域は、加工ステップにおいて形成される改質領域と主面との間に形成されることも好ましい。変位取得ステップにおいて形成される改質領域に対して加工ステップにおいて形成される改質領域がレーザ光の照射側からみて遠方に位置することになるので、レーザ光の出射方向において改質領域を広範に形成できる。

[0014]

また本発明のレーザ加工方法では、切断予定ラインは第一の切断予定ライン及び第二の切断予定ラインを含み、変位取得ステップにおいては、レンズを加工対象物に対して第一の切断予定ラインに沿った第一の方向に相対的に移動させて第一の切断予定ラインに沿った主面の変位を取得した後、レンズを加工対象物に対して第一の方向とは逆の第二の方向に相対的に移動させて第二の切断予定ラインに沿った主面の変位を取得し、加工ステップにおいては、第一の方向に向かって第一の切断予定ラインに沿った改質領域を形成した後、第二の方向に向かって第二の切断予定ラインに沿った改質領域を形成することも好ましい。レンズが第一の方向に向かって移動しながら第一の切断予定ラインに沿った変位を取得し、それとは逆の第二の方向に向かって移動しながら第二の切断予定ラインに沿った変位を取得するので、加工対象物に対してレンズが往復動作をすることで変位を取得できる。また、加工対象物に対してレンズが往復動作をすることで第一の切断予定ライン及び第二の切断予定ラインそれぞれに沿った改質領域を形成するので、より効率的な改質領域の形成が可能となる。

[0015]

本発明のレーザ加工装置は、第一のレーザ光を加工対象物の内部に集光点を合わせて照射し、加工対象物の切断予定ラインに沿って加工対象物の内部に改質領域を形成するレーザ加工装置であって、第1のレーザ光及び加工対象物の主面の変位を測定するための第二のレーザ光を加工対象物に向けて集光するレンズと、第二のレーザ光の照射に応じて主面で反射される反射光を検出して主面の変位を取得する変位取得手段と、加工対象物とレンズとを加工対象物の主面に沿って移動させる移動手段と、レンズを主面に対して進退自在に保持する保持手段と、移動手段及び保持手段それぞれの挙動を制御する制御手段と、を備え、第二のレーザ光を照射しながら、制御手段は加工対象物とレンズとを主面に沿って相対的に移動させるように移動手段を制御し、変位取得手段は切断予定ラインに沿った主面の変位を取得し、第一のレーザ光を照射し、制御手段は変位取得手段が取得した変位に基づいてレンズと主面との間隔を調整しながら保持するように保持手段を制御し、レンズと加工対象物とを主面に沿って相対的に移動させるように移動手段を制御して前記改質領域を形成する。

[0016]

本発明のレーザ加工装置によれば、切断予定ラインに沿って主面の変位を取得し、その取得した変位に基づいてレンズと主面との間隔を調整しながら改質領域を形成するので、加工対象物内部の所定の位置に改質領域を形成することができる。また、加工用の第一のレーザ光を集光するレンズで測定用の第二のレーザ光を集光するので、より的確に主面の変位を取得できる。

[0017]

また本発明のレーザ加工装置では、第二のレーザ光を照射しながら制御手段は加工対象物とレンズとを第一の速度で主面に沿って相対的に移動させるように移動手段を制御し、変位取得手段は第一の時間間隔で切断予定ラインに沿った主面の変位を取得し、第一のレーザ光を照射し、制御手段はレンズと加工対象物とを第一の速度よりも速い第二の速度で主面に沿って相対的に移動させるように移動手段を制御し、第一の時間間隔よりも短い第二の時間間隔でレンズと主面との間隔を調整するように保持手段を制御することも好ましい。改質領域を形成する際の第二の速度よりも遅い第一の速度で主面の変位を取得するよ



うに制御するので、例えば主面に大きな段差がある場合であっても的確に主面の変位を取得できる。また、主面の変位を取得する際の第一の速度よりも速い第二の速度で改質領域を形成するように制御するので加工効率が向上する。また例えば、主面の変位を取得する切断予定ライン方向の距離間隔と、改質領域を形成する際のレンズと主面との間隔を調整する際の切断予定ライン方向の距離間隔とが等しくなるように第一の速度、第二の速度、第一の時間間隔、及び第二の時間間隔をそれぞれ設定すれば、取得した主面の変位により忠実に沿ってレンズと主面との間隔を調整できる。

[0018]

また本発明のレーザ加工装置では、制御手段は第二のレーザ光の集光点が加工対象物に対する所定の位置に合うように設定された測定初期位置にレンズを保持するように保持手段を制御し、当該レンズを測定初期位置に保持した状態で第二のレーザ光の照射を開始し、制御手段はレンズと加工対象物とを主面に沿って相対的に移動させるように移動手段を制御し、主面で反射される第二のレーザ光の反射光に応じて、レンズを測定初期位置に保持した状態を解除するように保持手段を制御し、当該解除後に、制御手段は主面で反射される第二のレーザ光の反射光を検出しながらレンズと主面との距離を調整するように保持手段を制御し、変位取得手段は切段予定ラインに沿った主面の変位を取得することも好ましい。測定初期位置にレンズを保持した状態で切断予定ラインの一端部に第二のレーザ光を照射した後、すなわちレンズと加工対象物とが相対的に移動してレンズが加工対象物に差し掛かった後に、レンズを保持した状態を解除して主面の変位を取得するので、加工対象物の端部の形状変動による影響を極力排除して変位を取得できる。また、反射光の光量は反射する面との距離に応じて変化するので、例えば、反射光の光量が所定の変化をする部分を加工対象物の主面の外縁に相当するものと想定してレンズを保持した状態を解除できる。

[0019]

また本発明のレーザ加工装置では、制御手段は変位取得手段が取得した切断予定ラインに沿った主面の変位に基づいて主面に対してレンズを保持する加工初期位置を設定し、当該設定した加工初期位置にレンズを保持するように保持手段を制御し、当該レンズを加工初期位置に保持した状態で第一のレーザ光の照射を開始し、制御手段はレンズと加工対象物とを相対的に移動させるように移動手段を制御して切断予定ラインの一端部において改質領域を形成し、当該一端部における改質領域の形成後に、制御手段は、レンズを加工初期位置に保持した状態を解除し、変位取得手段が取得した主面の変位に基づいてレンズと加工対象物との間隔を調整するように保持手段を制御し、レンズと加工対象物とを相対的に移動させるように移動手段を制御して改質領域を形成することも好ましい。加工初期位置にレンズを保持した状態で切断予定ラインの一端部において改質領域を形成し、その後レンズを保持した状態を解除して主面の変異に追従させながら改質領域を形成するので、加工対象物の端部の形状変動による影響を極力排除して改質領域を形成できる。

[0020]

また本発明のレーザ加工装置では、変位取得手段が切断予定ラインに沿った主面の変位を取得する際に併せて第一のレーザ光を照射し、切断予定ラインに沿って改質領域を形成することも好ましい。主面の変位の取得に合わせて改質領域も形成するので、一度のスキャンで測定と加工とを行うことができる。

[0021]

また本発明のレーザ加工装置では、移動手段は加工対象物をレンズに向かう方向に移動させることが可能であり、制御手段は、変位取得手段が変位を取得する際に切断予定ラインに沿って形成される改質領域がその後に切断予定ラインに沿って形成される改質領域と主面との間に形成されるように移動手段を制御することも好ましい。変位取得ステップにおいて形成される改質領域に対して加工ステップにおいて形成される改質領域がレーザ光の照射側からみて遠方に位置することになるので、レーザ光の出射方向において改質領域を広範に形成できる。

[0022]



また本発明のレーザ加工装置では、切断予定ラインは第一の切断予定ライン及び第二の切断予定ラインを含み、制御手段は第一の切断予定ラインに沿った第一の方向にレンズが加工対象物に対して相対的に移動するように移動手段を制御し、変位取得手段は第一の切断予定ラインに沿った主面の変位を取得し、その後制御手段は第一の方向とは逆の第二の方向にレンズが加工対象物に対して相対的に移動するように移動手段を制御し、変位取得手段は第二の切断予定ラインに沿った主面の変位を取得し、制御手段は、第一の方向に向かって第一の切断予定ラインに沿った改質領域を形成した後、第二の方向に向かって第二の切断予定ラインに沿った改質領域を形成するように移動手段を制御することも好ましい。レンズが第一の方向に向かって移動しながら第一の切断予定ラインに沿った変位を取得し、それとは逆の第二の方向に向かって移動しながら第二の切断予定ラインに沿った変位を取得するので、加工対象物に対してレンズが往復動作をすることで変位を取得できる。また、加工対象物に対してレンズが往復動作をすることで第一の切断予定ライン及び第二の切断予定ラインそれぞれに沿った改質領域を形成するので、より効率的な改質領域の形成が可能となる。

【発明の効果】

[0023]

本発明のレーザ加工方法及びレーザ加工装置によれば、レーザ光の集光点のずれを極力少なくしつつ効率よくレーザ加工を行うことができる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0024]

本発明の知見は、例示のみのために示された添付図面を参照して以下の詳細な記述を考慮することによって容易に理解することができる。引き続いて、添付図面を参照しながら本発明の実施の形態を説明する。可能な場合には、同一の部分には同一の符号を付して、重複する説明を省略する。

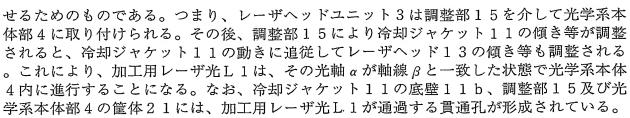
[0025]

本実施形態のレーザ加工装置について図1を参照しながら説明する。図1に示すように、レーザ加工装置1は、ステージ2(移動手段)上に載置された平板状の加工対象物Sの内部に集光点Pを合わせて加工用レーザ光L1(第1のレーザ光)を照射し、加工対象物Sの内部に多光子吸収による改質領域Rを形成する装置である。ステージ2は、上下方向及び左右方向への移動並びに回転移動が可能なものであり、このステージ2の上方には、主にレーザヘッドユニット3、光学系本体部4及び対物レンズユニット5からなるレーザ出射装置6が配置されている。また、レーザ加工装置1は制御装置7(制御手段)を備えており、制御装置7はステージ2及びレーザ出射装置6に対してそれぞれの挙動(ステージ2の移動、レーザ出射装置6のレーザ光の出射等)を制御するための制御信号を出力する。

[0026]

[0027]

更に、レーザヘッドユニット 3 において、冷却ジャケット 1 1 の底壁 1 1 1 の下面には、冷却ジャケット 1 1 の傾き等を調整するための調整部 1 5 が取り付けられている。この調整部 1 5 は、レーザヘッド 1 3 から出射された加工用レーザ光 1 1 の光軸 1 1 を、上下方向に延在するように光学系本体 1 1 及び対物レンズユニット 1 に設定された軸線 1 に一致さ



[0028]

また、光学系本体部 4 の筐体 2 1 内の軸線 β 上には、レーザヘッド 1 3 から出射された加工用レーザ光 L 1 のビームサイズを拡大するビームエキスパンダ 2 2 と、加工用レーザ光 L 1 の出力を調整する光アッテネータ 2 3 と、光アッテネータ 2 3 により調整された加工用レーザ光 L 1 の出力を観察する出力観察光学系 2 4 と、加工用レーザ光 L 1 の偏光を調整する偏光調整光学系 2 5 とが上から下にこの順序で配置されている。なお、光アッテネータ 2 3 には、除去されたレーザ光を吸収するビームダンパ 2 6 が取り付けられており、このビームダンパ 2 6 は、ヒートパイプ 2 7 を介して冷却ジャケット 1 1 に接続されている。これにより、レーザ光を吸収したビームダンパ 2 6 が過熱するのを防止することができる。

[0029]

更に、ステージ2上に載置された加工対象物 S を観察すべく、光学系本体部 4 の筐体 2 1 には、観察用可視光を導光するライトガイド 2 8 が取り付けられ、筐体 2 1 内には C C Dカメラ 2 9 が配置されている。観察用可視光はライトガイド 2 8 により筐体 2 1 内に導かれ、視野絞り 3 1、レチクル 3 2、ダイクロイックミラー 3 3 等を順次通過した後、軸線 β 上に配置されたダイクロイックミラー 3 4 により反射される。反射された観察用可視光は、軸線 β 上を下方に向かって進行して加工対象物 S に照射される。なお、加工用レーザ光 L 1 はダイクロイックミラー 3 4 を透過する。

[0030]

そして、加工対象物Sの表面S1で反射された観察用可視光の反射光は、軸線 β を上方に向かって進行し、ダイクロイックミラー34により反射される。このダイクロイックミラー34により反射された反射光は、ダイクロイックミラー33により更に反射されて結像レンズ35等を通過し、CCDカメラ29に入射する。このCCDカメラ29により撮像された加工対象物Sの画像はモニタ(図示せず)に映し出される。

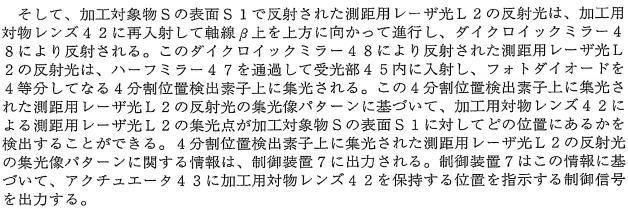
[0 0 3 1]

また、対物レンズユニット 5 は、光学系本体部 4 の下端部に着脱自在に取り付けられている。対物レンズユニット 5 は、複数の位置決めピンによって光学系本体部 4 の下端部に対して位置決めされるため、光学系本体 4 に設定された軸線 β と対物レンズユニット 5 に設定された軸線 β とを容易に一致させることができる。この対物レンズユニット 5 の筐体 4 1 の下端には、ピエゾ素子を用いたアクチュエータ 4 3 (保持手段)を介在させて、軸線 β に光軸が一致した状態で加工用対物レンズ 4 2 が装着されている。なお、光学系本体部 4 の筐体 2 1 及び対物レンズユニット 5 の筐体 4 1 には、加工用レーザ光L 1 が通過する貫通孔が形成されている。また、加工用対物レンズ 4 2 によって集光された加工用レーザ光L 1 の集光点 P におけるピークパワー密度は 1×1 0 8 (W/c m²)以上となる。

[0032]

更に、対物レンズユニット5の筐体41内には、加工対象物Sの表面S1から所定の深さに加工用レーザ光L1の集光点Pを位置させるべく、測距用レーザ光L2(第2のレーザ光)を出射するレーザダイオード44と受光部45とが配置されている。測距用レーザ光L2はレーザダイオード44から出射され、ミラー46、ハーフミラー47により順次反射された後、軸線 β 上に配置されたダイクロイックミラー48により反射される。反射された測距用レーザ光L2は、軸線 β 上を下方に向かって進行し、加工用対物レンズ42を通過して加工対象物Sの表面S1に照射される。なお、加工用レーザ光L1はダイクロイックミラー48を透過する。

[0033]



[0034]

制御装置7は物理的には、ステージ2及びレーザ出射装置6と信号の授受を行うための インタフェイスと、CPU(中央演算装置)と、メモリやHDDといった記憶装置と、を 備え、記憶装置に格納されているプログラムに基づいてCPUが所定の情報処理を行い、 その情報処理の結果を制御信号としてインタフェイスを介してステージ2及びレーザ出射 装置6に出力する。

[0035]

制御装置7の機能的な構成を図2に示す。図2に示すように、制御装置7は機能的には レーザ出射制御部701と、ステージ移動制御部702と、アクチュエータ制御部70 3と、集光点演算部704と、端部判断部705と、変位取得再生部706(変位取得手 段)と、変位格納部707と、を備える。レーザ出射制御部701は、加工用レーザ光L 1及び測距用レーザ光L2の出射を制御する信号をレーザへッドユニット3のレーザへッ ド13及び対物レンズユニット5のレーザダイオード44にそれぞれ出力する部分である 。ステージ移動制御部702は、ステージ2の移動を制御する制御信号をステージ2に出 力する部分である。アクチュエータ制御部703はアクチュエータ43の駆動を制御する 制御信号を対物レンズユニット5のアクチュエータ43に出力する部分である。変位取得 再生部706は、アクチュエータ制御部703がアクチュエータ43に出力する制御信号 からアクチュエータ43の伸縮量を読み取って、その伸縮量を変位格納部707に格納す る部分である。また、変位取得再生部706は、変位格納部707に格納されている伸縮 量を読み取ってアクチュエータ制御部703に出力する部分でもある。アクチュエータ制 御部703はこの出力される伸縮量でアクチュエータ43が駆動するように制御信号を出 力する。この伸縮量は加工対象物Sの主面S1の変位に応じて変化するので、主面S1の 変位を表す量として捉えることもできる。集光点演算部704は対物レンズユニット5の 受光部45から出力される非点収差信号に基づいて、加工対象物Sと測距用レーザ光L2 の集光点との距離を算出する部分である。端部判断部705は受光部45が受光する光量 に基づいて、加工用対物レンズ42が加工対象物Sの端部に対応する位置にあるかどうか を判断する部分である。尚、各機能的構成要素の動作については後述する。

[0036]

以上のように構成されたレーザ加工装置1によるレーザ加工方法の概要について説明す る。まず、ステージ2上に加工対象物Sを載置し、ステージ2を移動させて加工対象物S の内部に加工用レーザ光L1の集光点Pを合わせる。このステージ2の初期位置は、加工 対象物Sの厚さや屈折率、加工用対物レンズ42の開口数等に基づいて決定される。

[0037]

続いて、レーザヘッド13から加工用レーザ光L1を出射すると共に、レーザダイオー ド44から測距用レーザ光L2を出射し、加工用対物レンズ42により集光された加工用 レーザ光L1及び測距用レーザ光L2が加工対象物Sの所望のライン(切断予定ライン) 上をスキャンするようにステージ2を移動させる。このとき、受光部45により測距用レ ーザ光L2の反射光が検出され、加工用レーザ光L1の集光点Pの位置が加工対象物Sの 表面S1から常に一定の深さとなるようにアクチュエータ43が制御装置7によってフィ



ードバック制御されて、加工用対物レンズ 42 の位置が軸線 β 方向に微調整される。

[0038]

従って、例えば加工対象物Sの表面S1に面振れがあっても、表面S1から一定の深さの位置に多光子吸収による改質領域Rを形成することができる。このように平板状の加工対象物Sの内部にライン状の改質領域Rを形成すると、そのライン状の改質領域Rが起点となって割れが発生し、ライン状の改質領域Rに沿って容易且つ高精度に加工対象物Sを切断することができる。

[0039]

本実施形態のレーザ加工装置1を用いるレーザ加工方法についてより具体的に説明する。このレーザ加工方法の説明では、レーザ加工装置1の動作も併せて説明する。本実施形態のレーザ加工方法は、ウエハ状の加工対象物Sの表面S1(主面)の変位を取得する変位取得工程と、加工用レーザ光L1を照射して改質領域を形成する加工工程とに分けることができるので、変位取得工程及び加工工程についてそれぞれ説明する。

[0040]

[0041]

(変位取得工程) 引き続いて、ウエハ状の加工対象物Sの切断予定ラインC₁~C_nに沿った表面S₁の変位を取得する変位取得行程について説明する。

[0042]

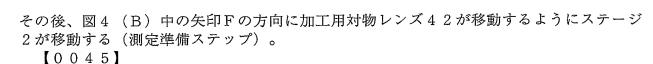
図4(A)~図4(C)を参照しながら説明する。図4(A)~図4(C)は、図3の II-II断面を示す図である。尚、理解を容易にするために図4(A)~図4(C)においては断面を示すハッチングを省略する。図4(A)に示すように、加工対象物Sはダイシングフィルム2aを介してステージ2に吸着されて固定されている。ダイシングフィルム2aはダイシングリング(図示しない)で固定されている。

[0043]

図4 (A) に示すように、加工対象物 2 の切断予定ライン C_1 上の一点 Q_1 に対応する位置に加工用対物レンズ 4 2 が配置されるようにステージ 2 が移動する。加工用対物レンズ 4 2 を保持しているアクチュエータ 4 3 は最も縮んだ状態から 2 5 μ m伸びた状態になる。この伸び量 2 5 μ mは、アクチュエータ 4 3 の最大伸び量 5 0 μ mの半分の量として設定されている。この状態で観察用可視光の反射光のピントが合うようにステージ 2 を上下させる。このピントが合った状態で測距用レーザ光 1 2 を照射し、その反射光に基づいて非点収差信号を得て、この非点収差信号の値を基準値とする。

[0044]

続いて、図4 (B) に示すように、図4 (A) の状態におけるアクチュエータ43の伸び量を保持したまま、加工用対物レンズ42 切断予定ラインC1の延長上の点X1 に対応する位置に配置されるようにステージ2が移動する。図4(B) に示す鉛直方向における加工対象物Sに対する加工用対物レンズ42の位置が初期位置(測定初期位置)となる。



測距用レーザ光 L 2 はダイシングフィルム 2 a においては反射率が低く反射される全光量は少ないが、加工対象物 S においては反射される全光量が増大する。すなわち、受光部 4 5 (図 1 参照) の 4 分割位置検出素子が検出する測距用レーザ光 L 2 の反射光の全光量が多くなるので、反射光の全光量が予め定められた閾値を超えた場合に加工対象物 S の切断予定ライン C_1 と加工用対物レンズ 4 2 が交差する位置にあるものと判断できる。従って、受光部 4 5 (図 1 参照) の 4 分割位置検出素子が検出する全光量が予め定められた閾値よりも大きくなった場合に、加工用対物レンズ 4 2 が切断予定ライン C_1 の一端に相当する位置にあるものとして、その時点でのアクチュエータ 4 3 の伸び量の保持を解除して非点収差信号が基準値となるようにアクチュエータ 4 3 の伸び量制御を開始する(第一測定ステップ)。

[0046]

従って、加工用対物レンズ42が図4(B)中の矢印下方向に移動すると図4(C)に示す状態になる。図4(C)に示すように、区間 G_1 (一端部)においては加工用対物レンズ42を保持している状態から加工用対象物Sの表面 S_1 の変位に追従させるまでの移行区間となるので、この部分においてはアクチュエータ43の移動量が表面 S_1 の変位とは対応していない。その後、アクチュエータ43の伸び量の保持を解除して非点収差信号が基準値となるようにアクチュエータ43の伸び量制御を行う区間 G_2 においては、アクチュエータ43の伸び量変化の軌跡Gは表面 S_1 の変位と対応している。従って、アクチュエータ43の伸び量変化の軌跡Gは表面 S_1 の変位と対応することになる。その後、図4(C)に示すように加工用対物レンズ42は切断予定ライン C_1 の他端に差し掛かると、受光部45(図1参照)の4分割位置検出素子が検出する測距用レーザ光 C_1 の反射光の全光量が少なくなる。従って、受光部45(図1参照)の4分割位置検出素子が検出する連に表示が検出する全光量が予め定められた閾値よりも小さくなった場合に、加工用対物レンズ42が切断予定ライン C_1 の一端に相当する位置にあるものとして、その時点でのアクチュエータの伸び量を保持すると共に、軌跡Cの記録を終了する。この軌跡Cの情報は変位格納部707に格納される(第二測定ステップ)。

[0047]

尚、上述の説明で、加工用対物レンズ 42 が切断予定ライン C_1 の一端に相当する位置に到達したことを検出するために、受光部 45 (図 1 参照)の 4 分割位置検出素子が検出する全光量が予め定められた閾値よりも大きくなったことに基づいたが、これに限られず他の基準を適用することもできる。その一例を図 5 (A) ~図 5 (B) を参照しながら説明する。図 5 (A) は、縦軸に受光部 45 (図 1 参照)の 4 分割位置検出素子が検出する全光量をとり、横軸に時間をとって受光部 45 (図 1 参照)の 4 分割位置検出素子が検出する全光量の変化を記録した図である。この場合には上述の通り、予め定められた閾値 1 を上回った時点で加工用対物レンズ 42 が切断予定ライン 1 の一端に相当する位置に到達したと判断している。

[0048]

図5(A)のグラフから、所定の間隔ごと(例えば、各サンプリングポイントごと)に、後の全光量の値から前の全光量の値を差し引いた差分の変化量を算出し、縦軸に変化量をとって横軸に時間をとった図を図5(B)に示す。この場合に、正のピークが現れている部分は、全光量の変化が最も大きな点、すなわち加工対象物Sのエッジ中央付近に相当する部分であると考えられる。そこで、図S(A)に示す全光量が閾値 T_1 となった後であって、図S(B)に示す差分のピークの変化が収まった後にアクチュエータA3の追従及びその伸縮量の記録を開始することもできる。

[0049]

また、上述の説明で、加工用対物レンズ42が切断予定ラインC1の他端に相当する位置にあることを検出するために、受光部45(図1参照)の4分割位置検出素子が検出す



る全光量が予め定められた閾値よりも小さくなったことに基づいたが、これに限られず他の基準を適用することもできる。その一例を図6(A)~図6(B)を参照しながら説明する。図6(A)は、縦軸に受光部45(図1参照)の4分割位置検出素子が検出する全光量をとり、横軸に時間をとって受光部45(図1参照)の4分割位置検出素子が検出する全光量の変化を記録した図である。この場合には上述の通り、予め定められた閾値 T_2 を下回った時点で加工用対物レンズ42が切断予定ライン C_1 の一端に相当する位置にあると判断している。

[0050]

図6 (A)のグラフから、所定の間隔ごと(例えば、各サンプリングポイントそれぞれ)に、後の全光量の値から前の全光量の値を差し引いた差分の変化量を算出し、縦軸に変化量をとって横軸に時間をとった図を図6 (B)に示す。この場合に、負のピークが現れている部分は、全光量の変化が最も大きな点、すなわち加工対象物Sのエッジ(外縁)中央付近に相当する部分であると考えられる。そこで、この部分に相当するアクチュエータ43の伸縮量で固定し、その伸縮量の記録を停止することもできる。

[0051]

[0052]

制御装置 7 のレーザ出射制御部 7 0 1 はレーザダイオード 4 4 に対して測距用レーザ光 L 2 を出射するように制御信号を出力する(ステップ S 0 3)。この制御信号の出力に応じてレーザダイオード 4 4 は測距用レーザ光 L 2 を出射し、加工対象物 S の表面 S 1 で反射された反射光は受光部 4 5 の 4 分割位置検出素子が受光する。この受光に応じて出力される信号は集光点演算部 7 0 4 及び端部判断部 7 0 5 に出力される。

[0053]

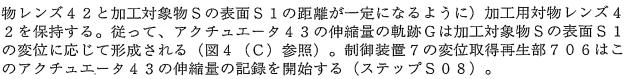
集光点演算部704はこの状態における非点収差信号値を基準値として保持する(ステップS04)。続いて、ステージ移動制御部702からステージ2に対して、加工用対物レンズ42が加工対象物Sの切断予定ラインС $_1$ の延長上の $_1$ に対応する位置まで移動するように制御信号を出力する(ステップS05)。この制御信号の出力に応じてステージ2は移動し、加工用対物レンズ42が加工対象物Sの切断予定ラインС $_1$ の延長上の $_1$ に対応する位置まで移動する。

$[0\ 0\ 5\ 4]$

続いて、ステージ移動制御部702からステージ2に対して、加工用対物レンズ42が 図4(B)中の矢印Fの方向に移動するように制御信号を出力する。この制御信号の出力 に応じてステージ2は移動し、加工用対物レンズ42が矢印F方向に移動を開始する。

[0055]

制御装置 7 の端部判断部 7 0 5 は、受光部 4 5 から出力される信号に基づいて、加工用対物レンズ 4 2 が加工対象物 S の端部に差し掛かったかどうかを判断する(ステップ S 0 6)。端部判断部 7 0 5 は、加工用対物レンズ 4 2 が加工対象物 S の端部に差し掛かったと判断すると、アクチュエータ制御部 7 0 3 に対してアクチュエータ 4 3 の伸縮を開始して、非点収差信号が保持している基準値に等しくなるように、制御信号を出力するように指示する指示信号を出力する。アクチュエータ制御部 7 0 3 はアクチュエータ 4 3 に伸縮を開始して、非点収差信号が保持している基準値に等しくなるための、制御信号を出力する(ステップ S 0 7)。この制御信号の出力に応じてアクチュエータ 4 3 は加工対象物 S の表面 S 1 の変位に応じて伸縮して、非点収差信号が保持した値になるように(加工用対



[0056]

端部判断部 705 は、受光部 45 から出力される信号に基づいて、加工用対物レンズ 42 が加工対象物 S の他端に差し掛かったかどうかを判断する(ステップ S09)。端部判断部 705 は、加工用対物レンズ 42 が加工対象物 S の端部に差し掛かったと判断すると、アクチュエータ制御部 703 に対してアクチュエータ 43 の伸縮を停止する制御信号を出力するように指示する指示信号を出力する。この指示信号の出力に応じて、アクチュエータ 43 に対して伸縮を停止して保持状態とするための制御信号を出力する(ステップ S10)。この制御信号の出力に応じてアクチュエータ 43 に伸縮を停止する。アクチュエータ制御部 703 がアクチュエータ 43 に制御信号を出力したことに応じて、変位取得再生部 706 はアクチュエータ 43 の伸縮量の記録を終了して移動を停止するに制御信号を出力する(ステップ 811)。ステージ移動制御部 8110 に対して移動を停止するに制御信号を出力する(ステップ 8111 のをとして移動を停止するの内、記録を終了した時点から所定時間前に記録されたものとして格納されているアクチュエータ 8113 の伸縮量を固定する(ステップ 8113)。

[0057]

(加工工程) 引き続いて、加工用レーザ光L1及び測距用レーザ光L2を照射して改 質領域を形成する加工工程について説明する。

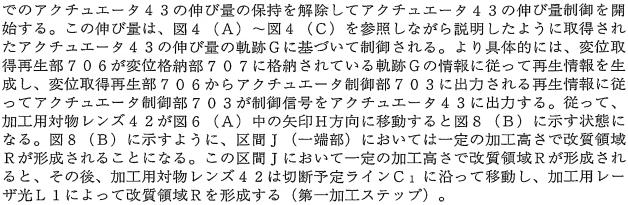
[0058]

図4(A)~図4(C)と同様に図3のIIーII断面を示す図8(A)~図8(C)を参照しながら説明する。尚、理解を容易にするために図6(A)~図6(C)においては断面を示すハッチングを省略する。図8(A)は、切断予定ラインC1において加工用対物レンズ42が改質領域の形成を開始した状態を示している。図8(A)に至る前に、ステージ2が更に所定の距離(以下、加工高さ)上昇して、加工対象物Sの表面S1と加工用対物レンズ42との距離が加工高さ分だけ近づくように設定される。ここで、可視域のピント位置とレーザ光の集光位置とが一致するものとすれば、加工用レーザ光L1は、加工対象物Sの内部であって、その表面S1から加工高さと加工対象物Sのレーザ波長における屈折率との積の値に相当する位置に集光されることになる。例えば、加工対象物Sがシリコンウェハであってその屈折率が3.6(波長1.06 μ m)であり、加工高さが10 μ mであれば、3.6×10=36 μ mの位置に集光されることになる。

[0059]

アクチュエータ43は図4(C)で設定された伸び量で固定されており、加工用対物レンズ42は初期位置(加工用初期位置)に配置されている。図4(C)から図8(A)の状態に差し掛かる前に加工用レーザ光L1及び測距用レーザ光L2が照射される。加工用対物レンズ42が図中矢印Hの方向に移動するようにステージ2が移動する(加工準備ステップ)。

[0060]



$[0\ 0\ 6\ 1\]$

図8(B)に示す状態から更に加工用対物レンズ42が図8(A)中矢印Hの方向に移動すると、図8(C)に示すように加工用対物レンズ42は切断予定ラインC1の他端に差し掛かる。加工用対物レンズ42が加工対象物Sから外れた位置に至ると、図8(A)を参照しながら説明したのとは逆の状態となり、受光部45(図1参照)の4分割位置検出素子が検出する測距用レーザ光L2の反射光の全光量が少なくなる。従って、受光部45(図1参照)の4分割位置検出素子が検出する全光量が予め定められた閾値よりも小さくなった場合に、加工用対物レンズ42が切断予定ラインC1の一端に相当する位置にあるものとして(図8(C)に相当する状態になってものとして)、その時点でのアクチュエータの伸び量を保持する。アクチュエータ43の伸び量を保持したまま加工用対物レンズ42が図8(C)中のX2の位置に至るようにステージ2が移動し、次の切断予定ラインC2の加工に備える(第二加工ステップ)。

[0062]

尚、上述の説明で、加工用対物レンズ42が切断予定ラインの一端に相当する位置に到達したことを検出するために、受光部45(図1参照)の4分割位置検出素子が検出する全光量が予め定められた閾値よりも大きくなったことに基づいたが、変位取得工程において説明したのと同様に他の基準を適用することもできる。また、加工用対物レンズ42が切断予定ラインの他端に相当する位置にあることを検出するために、受光部45(図1参照)の4分割位置検出素子が検出する全光量が予め定められた閾値よりも小さくなったことに基づいたが、変位取得工程において説明したのと同様に他の基準を適用することもできる。

[0063]

この加工工程におけるレーザ加工装置1の動作について図9に示すフローチャートを参照しながら説明する。

[0064]

制御部 7のステージ移動制御部 70 2がステージ 2 に対して加工高さ分だけ上昇するように制御信号を出力する(ステップ S 2 1)。この制御信号の出力に応じてステージ 2 が加工高さ分だけ上昇する。

[0065]

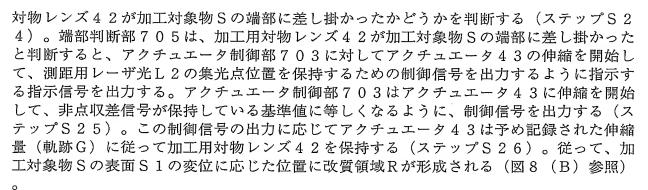
制御部 7のレーザ出射制御部 701が、レーザヘッド13に対して加工用レーザ光L1を出射するように、レーザダイオード44に対しては測距用レーザ光L2を出射するように、それぞれ制御信号を出力する(ステップS22)。この制御信号の出力に応じて加工用レーザ光L1及び測距用レーザ光L2がそれぞれ出射される。

[0066]

制御装置 7 のステージ制御部 7 0 2 がステージ 2 に対して加工用対物レンズ 4 2 が図 8 (A) の矢印 H 方向に移動するように制御信号を出力する (ステップ S 2 3)。この制御信号の出力に応じてステージ 2 は移動を開始する。

[0067]

制御装置7の端部判断部705は、受光部45から出力される信号に基づいて、加工用



[0068]

端部判断部705は、受光部45から出力される信号に基づいて、加工用対物レンズ42が加工対象物Sの他端に差し掛かったかどうかを判断する(ステップS27)。端部判断部705は、加工用対物レンズ42が加工対象物Sの端部に差し掛かったと判断すると、アクチュエータ制御部703に対してアクチュエータ43の伸縮を停止する制御信号を出力するように指示する指示信号を出力する。この指示信号の出力に応じて、アクチュエータ制御部703はアクチュエータ43に対して伸縮を停止して保持状態とするための制御信号を出力する(ステップS28)。この制御信号の出力に応じてアクチュエータ43は伸縮を停止する。ステージ移動制御部702は、加工用対物レンズ42が切断予定ラインC1の延長線上の点 X_2 に差し掛かると、ステージ2に対して移動を停止するように制御信号を出力する(ステップS29)。その後、変位格納部706に格納されているアクチュエータ43の伸縮量の平均値を算出し、この平均値となるようにアクチュエータ43の伸縮量を固定する(ステップS30)。

[0069]

上述した準備工程及び加工工程は、加工対象物Sの全ての切断予定ライン $C_1 \sim C_n$ それぞれで行われ、切断予定ライン $C_1 \sim C_n$ それぞれに沿って改質領域Rが形成される。

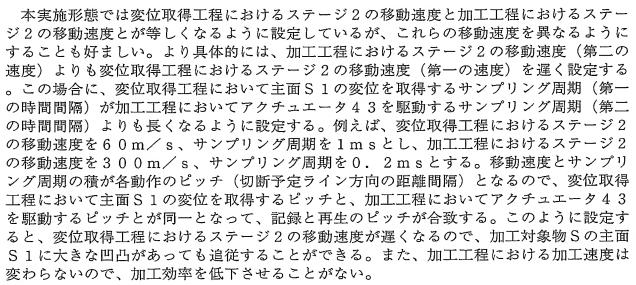
[0070]

尚、本実施形態では改質領域Rを一段生成する場合について説明したが、改質領域を複数段生成するようにしてもよい。この場合について図10 (A) 及び図10 (B) を図4 (A) \sim 図4 (C) と対比して参照しながら説明する。図4 (A) \sim 図4 (C) では、加工用対物レンズ4 2 が集光する可視観察光のピント位置を基準として加工対象物 Sの表面 S 1 の変位を取得した。ここで、図4 (A) において、加工高さ分だけステージ 2 を上昇させ、その場合の非点収差信号を基準値とすれば、加工対象物 Sの内部にレーザ光 0 集光点を位置させることができる。その状態で加工用レーザ光 0 1 及び測距用レーザ光 0 2 を 移動させると、図0 1 0 (A) に示す状態となる。すなわち、加工対象物 Sの内部には加工用レーザ光 0 1 によって改質領域 0 1 が形成されると共に、アクチュエータ 0 3 の伸縮量を記録すれば加工対象物 Sの表面 S 0 1 の変位に応じた軌跡 K を 取得することができる。次に、ステージ 0 2 を 更に上昇させて、図0 8 (C) を 参照しながら説明したのと同様に、軌跡 K として記録したアクチュエータ 0 3 の伸縮量を 再生しながらレーザ加工を行えば、加工対象物 S の内部にはその表面 S 0 2 の使に応じた 位置に改質領域 0 2 が形成される。

[0071]

このように加工対象物 S の表面 S 1 の変位を記録しながらレーザ加工を行えば、より効率的に改質領域を形成することが可能となる。また、加工対象物 S の表面 S 1 の変位を取得する際には測距用レーザ光 L 2 の集光点が加工対象物 S の内部に形成される。従って、加工対象物 S の表面 S 1 における測距用レーザ光 L 2 のビーム径が大きくなるので、表面 S 1 の状態(バックグラインド研磨などによる研磨痕の筋など)によって受ける影響をより小さくできる。

[0072]



[0073]

本実施形態では、切断予定ラインに沿ってアクチュエータ43の伸縮量を加工対象物Sの表面S1の変位に対応するものとして取得し、その取得した伸縮量に基づいてアクチュエータ43を伸縮させながら加工用対物レンズ42と表面S1との間隔を調整して改質領域を形成するので、加工対象物S内部の所定の位置に改質領域を安定して形成することができる。また、加工用レーザ光L1とを集光する加工用対物レンズ42で測距用レーザ光L2を集光するので、例えばレンズの交換などによるずれが生じることを回避できるのでより的確に表面S1の変位を取得できる。

[0074]

また、加工用対物レンズ42と加工対象物Sとが相対的に移動して加工用対物レンズ42が加工対象物Sに差し掛かった後に、加工用対物レンズ42を初期位置に保持した状態を解除して表面S1の変位を取得するので、加工対象物Sの端部の形状変動による影響を極力排除して変位を取得できる。

[0075]

また、加工用対物レンズ42を初期位置に保持した状態で切断予定ラインの一端部において改質領域を形成し、その後加工用対物レンズ42レンズを保持した状態を解除して予め取得した表面S1の変位に追従させながら改質領域を形成するので、加工対象物Sの端部の形状変動による影響を極力排除して改質領域を形成できる。

[0076]

切断予定ラインに沿って改質領域を安定して形成することができるので、改質領域を形成した後にダイシングフィルム 2 a の拡張等により加工対象物としてのウエハをチップ状に割断・分離する工程において、良好な切断品質で且つ大量のウエハを割断する場合でも常に安定してウエハの割断を行うことができる。

【図面の簡単な説明】

[0077]

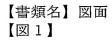
- 【図1】本実施形態であるレーザ加工装置の構成を示す図である。
- 【図2】本実施形態のレーザ加工装置が備える制御装置の機能的な構成を示す図である。
- 【図3】本実施形態を説明するための加工対象物を示す図である。
- 【図4】本実施形態のレーザ加工方法を説明するための図である。
- 【図5】本実施形態のレーザ加工方法を説明するための図である。
- 【図6】本実施形態のレーザ加工方法を説明するための図である。
- 【図7】本実施形態のレーザ加工方法を説明するための図である。
- 【図8】本実施形態のレーザ加工方法を説明するための図である。
- 【図9】本実施形態のレーザ加工方法を説明するための図である。

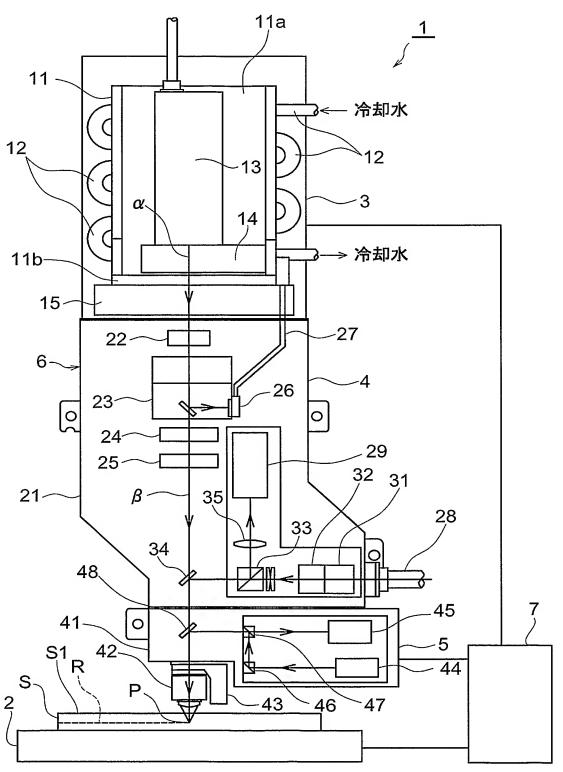
ページ: 15/E

【図10】本実施形態のレーザ加工方法を説明するための図である。

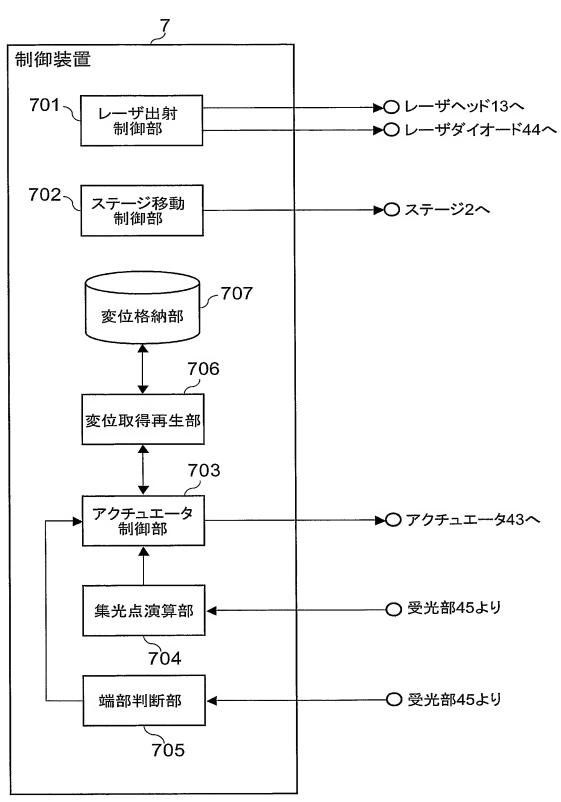
【符号の説明】

[0078]



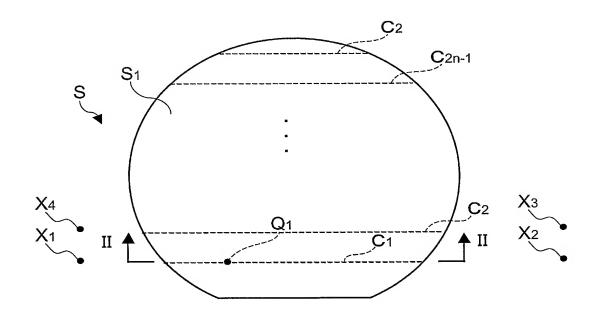






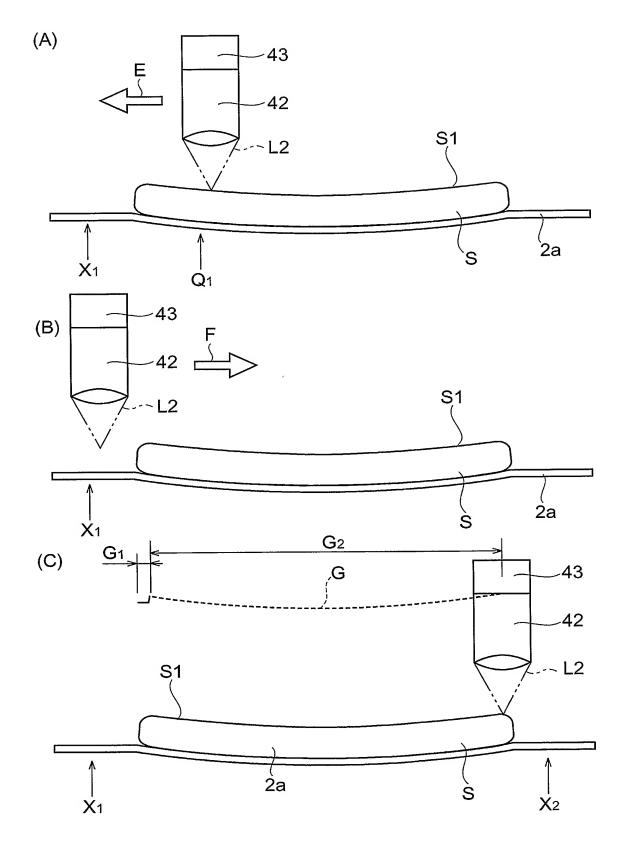


【図3】

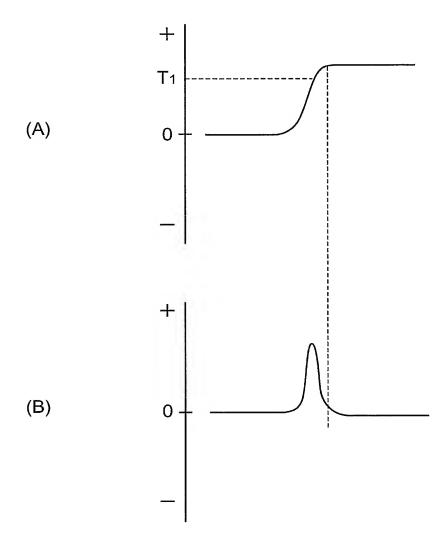




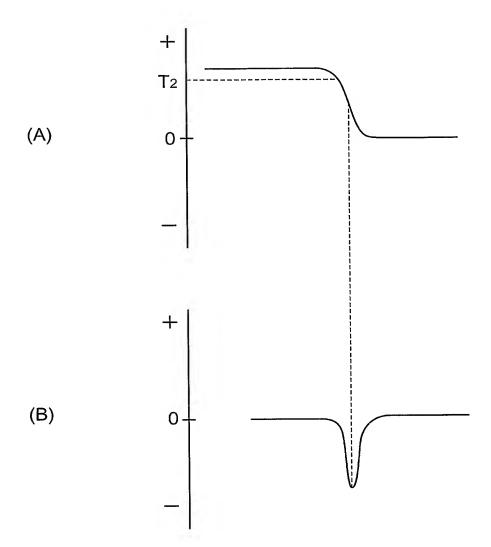
【図4】



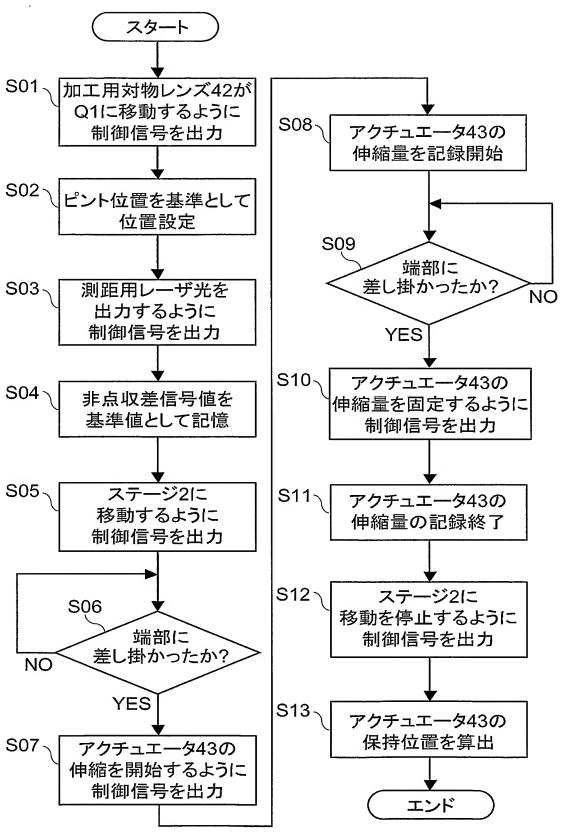
【図5】



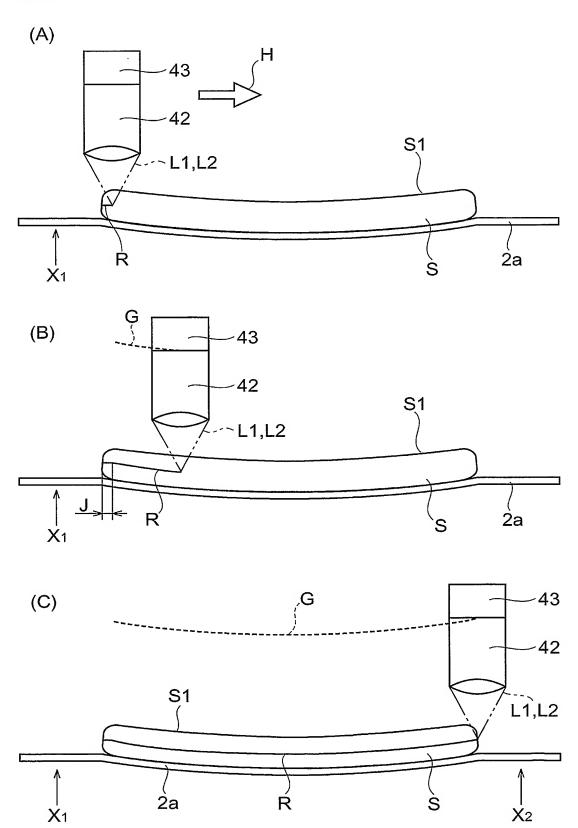
【図6】



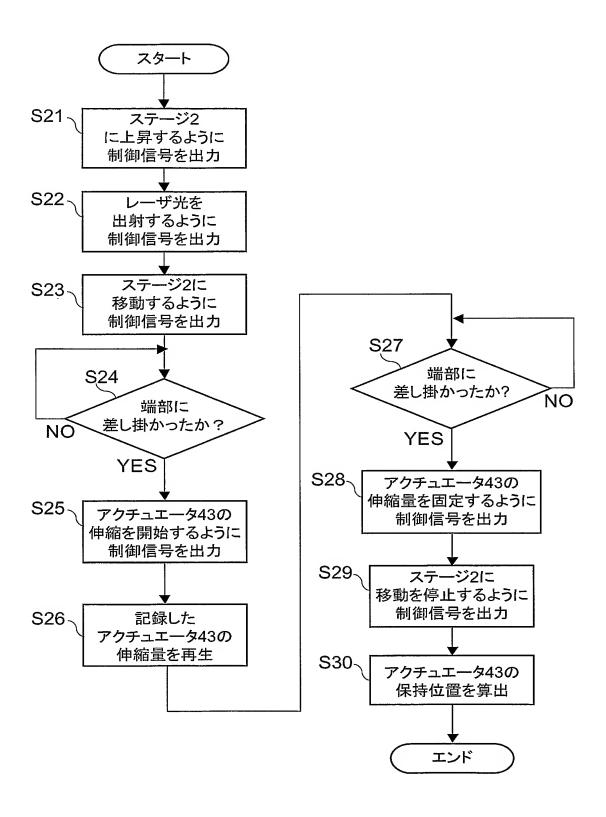






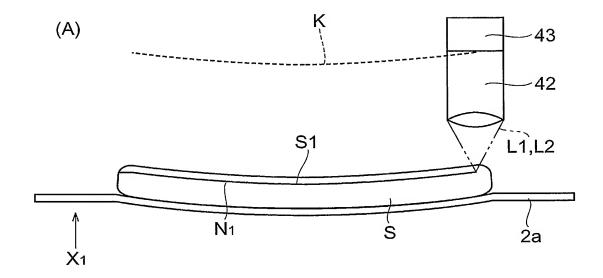


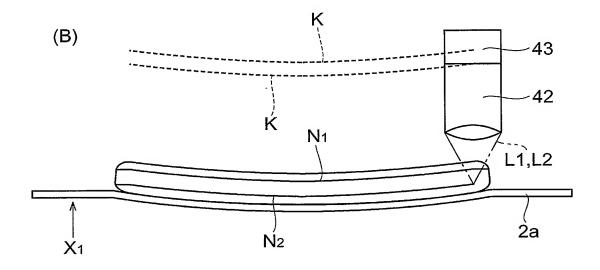






【図10】







【要約】

【課題】 レーザ光の集光点のずれを極力少なくしつつ効率よくレーザ加工を行うことができるレーザ加工方法を提供すること。

【解決手段】 このレーザ加工方法は、加工対象物の表面の変位を測定するための測距用レーザ光をレンズで集光して加工対象物に向けて照射し、当該照射に応じて主面で反射される反射光を検出しながら、切断予定ラインに沿った表面の変位を取得する変位取得ステップ(S07~S11)を備え、この変位取得ステップで取得した変位に基づいて加工用対物レンズと表面との間隔を調整しながら、加工用対物レンズと加工対象物とを主面に沿って相対的に移動させて、切断予定ラインに沿って改質領域を形成する。

【選択図】 図7

特願2004-004312

出願人履歴情報

識別番号

[000236436]

1. 変更年月日

1990年 8月10日

[変更理由]

新規登録

住 所 氏 名 静岡県浜松市市野町1126番地の1

浜松ホトニクス株式会社